

21. エジプト (E G)

国名	国別整理番号	名 称	使用言語	発行状況	所 蔵 範 囲			整理区分
					発行年次	番 号	主な欠号	
21 エ ジ プ ト (E G)	1	مجلة براءات الاختراع 特許意匠公報	アラビア語	月 刊	1953 ~ 1977		1957 ~ 1960	発行日順
	2	جريدة براءات الاختراع 工業所有権公報 (特 ・ 意)	アラビア語	月 刊	1991 ~			発行日順
	3	العلامات التجارية 商標公報	アラビア語		1951 ~ 1976		1958 ~ 1959	発行日順
	4	مجلة الأسماء التجارية 商号公報	アラビア語		1951 ~ 1973		1958 ~ 1960	発行日順
	5	EGYPTIAN PATENT ABSTRACTS 特許出願公告抜粋	アラビア語 英 語	年 4 回	1988 ~			発行日順

概 要	備 考
1．特許発明目次 (1) 出願一覧 (出願人名、名称、出願番号、出願日) (2) 公告一覧 (3) 特許付与一覧 (4) 統計 2．意匠目次	特 許 1．種 類 (1) 一般特許 (2) 追加特許 2．存続期間 出願日から15年最長20年まで延長可(化学関係10年) 3．実施義務 特許付与の日から3年以内 4．異議申立て 公開の日から2ヶ月以内 意 匠 1．存続期間 出願日から5年、最長15年 2．方式審査のみ
1．商標登録見本 (書誌的事項) 2．商標登録目次	1．存続期間 出願日から10年(10年毎延長可) 2．異議申立て 公告日から3ヶ月以内 3．国際分類、サービスマーク有
登録番号順商号	
○英語とアラビア語で掲載 1．特許公告目次(公告番号、IPC、発明の名称) 2．特許出願公告抜粋(特許出願公告の抄録が番号順に掲載)	(1) 存続期間 - 出願日から15年(延長20年可) (2) 異議申し立て - 公開から2ヶ月